科学研究費助成事業

研究成果報告書

科研費

機関番号: 12301
研究種目: 基盤研究(C)
研究期間: 2012~2014
課題番号: 24510119
研究課題名(和文)プロトンビーム直接描画により形成されるポリマー導波路型光スイッチの研究
研究課題名(央文)Fabrication of optical polymer waveguide switch using proton beam direct writing technique
研究代表者
花泉 修(HANAIZUMU, Osamu)
群馬大学・大学院理工学府・教授
研究者番号:80183911
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,200,000円
群馬大学・大学院理工学府・教授 研究者番号:80183911 交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,200,000円

研究成果の概要(和文):量子ビーム技術を利用したプロトンビーム描画(Proton Beam Writing: PBW)は、次世代微細 加工技術として期待されているが、プロトン照射によるポリマー材料の屈折率向上効果を応用した光導波路直接描画技 術としても有望である。本研究では、このPBW技術を利用し、PMMAを構成材料とするマッハツェンダー導波路型熱光学 スイッチの試作を行い、光スイッチング動作の確認に初めて成功した。

研究成果の概要(英文): We demonstrated a PMMA-based thermo-optic switch consisting of a Mach-Zehnder (MZ) type waveguide drawn by proton beam writing (PBW) and working at a wavelength of 1.55 μ m. The MZ waveguide was drawn by symmetrically coupling two Y junctions with a core width of 8 μ m and a branching angle of 2 deg. A Ti thin-film heater and Al electrodes were formed on the surface of the MZ waveguide using conventional photolithography and wet-etching processes. An optical switching power of 44 mW were obtained from the sample.

研究分野:光エレクトロニクス

キーワード:ポリマー光導波路 光スイッチ プロトンビーム描画

1. 研究開始当初の背景

光スイッチは、光ファイバ通信ネットワー クにおいて、波長多重通信(Wavelength Division Multiplexing: WDM) システムを構 築する上で不可欠な光デバイスであり、用途 に応じて様々な種類が研究・開発されている。 その中でも、マッハツェンダー干渉計 (Mach-Zehnder Interferometer: MZI)型熱 光学スイッチは、その構造がシンプル且つ可 動部が無いので、低価格・高信頼性の光スイ ッチとして期待が寄せられている。従来、材 料としては、主に石英系ガラスが用いられて おり、スイッチング電力が 100mW 程度(研 究レベルでは 11mW:ほぼ石英系の理論限 界)にまで下げられた MZI 型熱光学スイッ チが開発されるまでに至っている[引用文献 ①]。更に、シリコンと石英のハイブリット構 造を採用することで 0.6mW という超低スイ ッチング電力も実現されており[引用文献①]、 光スイッチの低消費電力化競争は終息を迎 えつつある。

しかしながら、光ネットワークの更なる普 及のために、光スイッチの一層の低コスト化 が求められている。そのための一つの手段と して、材料に安価なポリマーを用いた光スイ ッチも数多く研究がなされている。MZI 型熱 光学スイッチは、よく知られているように、 材料の熱光学効果(熱による導波路材料の屈 折率変化)を利用してスイッチングを行うが、 一般的にポリマーは石英に比べ一桁大きな 熱光学係数を持つため、光スイッチ用材料と して適している。ポリマー系光スイッチの例 として、我々は、感光性ポリシラン(屈折率 1.55 程度)を用いたフォトブリーチング法に より MZI 型光スイッチを作製し、Ti 薄膜ヒ ータ及び Al 電極構造の独自の工夫により、 石英系の理論限界値に匹敵するスイッチン グ電力 11.4mW での動作を確認している[引 用文献②]。更に、SU-8(微細加工用フォト レジスト、屈折率 1.58 程度)を材料とした MZI 型光スイッチも作製されており、スイッ チング電力 4mW が得られている[引用文献 ③]。しかし、この二例で使用されているポリ マー材料の屈折率は石英系材料に比べ 0.1 程 度高く、将来の光ファイバ通信ネットワーク への導入を考慮した場合、この屈折率の差が フレネル損失として問題になってしまう可 能性が高い。更に、この二例を含め、一般に ポリマー系光スイッチの作製はフォトリソ グラフィを基本とする手法により行われ、高 価なフォトマスクが用いられるケースが大 半である。

そこで本研究では、マスクレスで導波路 (コア)の描画が可能なプロトンビーム描画 (Proton Beam Writing: PBW)を用いた[引用 文献④]。PMMAにプロトン(H⁺)ビームを 照射すると、照射された領域の屈折率が高く なることが分かっており[引用文献⑤]、照射 されない領域との屈折率差により光が閉じ 込められ光導波路として動作する。光導波路 に使用される代表的なポリマーは、PMMA、 シリコーン、ポリイミド、エポキシ、ベンゾ シクロブテンなどがあるが、本研究では、光 ファイバ(石英系)との屈折率整合性を優先 的に考慮して PMMA を主に使用した。 PMMAは、PBWによる微細加工用レジジス ト材料としても使用されており、実験データ の蓄積があることからも、本研究の目的を早 期に達成するために最適な材料である。

2. 研究の目的

前述の背景のもと、本研究では、光導波路 の形成方法として PBW 技術を用い、PMMA の屈折率がプロトン照射によって向上する 効果を利用して、マスクレスで PMMA 光導 波路を直接描画する技術を確立するととも に、この技術を応用し、低消費電力な熱光学 スイッチの実現を目指した。

研究の方法

(1) MZI 型 PMMA 系光導波路の作製

我々のPMMA系光導波路の作製プロセス は次の通りである。

まず、高周波スパッタリング法を用い、 Si 基板(~20mm 角)上に厚さ 15µm 程度の SiO2膜(屈折率 1.440)を成膜し、下部クラ ッドとした。その膜上に、スピンコートによ り厚さ約 10μm の PMMA 膜(屈折率 1.485) を形成した。その後、日本原子力研究開発機 構高崎量子応用研究所イオン照射研究施設 (TIARA)内の 3MV シングルエンド加速器を 用い、照射エネルギー1.7MeVの条件の下、 直径 1µm 程度にまで集束させた H+ビームを 試料に照射した。その際、ビームスキャン及 び試料ステージ位置の制御を同時に行い、図 1のように、Y 分岐導波路を二つ、対称に描 画し結合させることによって、MZI 型光導波 路をマスクレスで直接描画した。トータルの ドーズ量は 100nC/mm²程度とし、光導波路 のコア幅は、波長 1.55um においてシングル モード導波路として動作する 8µm に設定し た[引用文献⑥]。分岐角は 2°とし、分岐後の 直線までの移行部分は正弦波状の緩やかな 曲がりで構成した。分岐後に並行する2本の 導波路間の距離は 300µm 程度とした。描画 後、更にもう一層の PMMA 膜を約 10μm の 厚さで試料上にスピンコートで成膜し、上部 クラッドとした。



(2) 熱光学スイッチの作製

(1)で得られた MZI 型光導波路に対して Ti 薄膜ヒーター及び Al 電極を形成、パター ニングし、熱光学スイッチを試作した。

図2は、Tiヒーター及びAl 電極のレイア ウト図である。このレイアウトは、独自の熱 解析により、ヒーター及び電極からの熱を効 率的に利用できるよう最適化されている[引 用文献⑦]。これをもとに、予めフォトマスク を準備しておき、真空蒸着による金属薄膜形 成、フォトリソグラフィ及びウェットエッチ ングプロセスにより、Tiヒーター及びAl 電 極を形成した。Ti及びAlの膜厚は 300nm 程 度とした。



図2. Ti ヒーター及び Al 電極のレイアウト図

4. 研究成果

(1) MZI型 PMMA 系光導波路の作製結果

図3は、上部クラッドを形成する前の、試料表面の光学顕微鏡観察結果である。MZI型光導波路の直接描画に成功した。更に、波長1.55µmにおける出射光の近視野像を観察したところ、図4の結果が得られた。作製したMZI型光導波路により、伝搬光の分波及び合波を問題なく行うことができた。



図 3. (a)MZI 型光導波路を描画した試料の 外観写真と(b)試料中央付近の二本の光導波 路及び(c)Y 分岐部分の光学顕微鏡観察結果



図 4. 出射光の近視野像の観察結果

(2) 熱光学スイッチの試作結果

図 5 に、(1)の光導波路上に形成した Ti ヒーター及び Al 電極の光学顕微鏡での観察 像を示す。それぞれ、ほぼ狙い通りのレイア ウトで形成することに成功した。この試料の Ti ヒーターへの印加電力と出力光強度の相 対値との関係をプロットしたところ、基本的 なスイッチング動作が確認でき、ON/OFF 比:約9.0dB、スイッチング電力:約44mW が得られた。スイッチング特性としてはまだ 改善の余地があるものの、PBW による光導 波路直接描画技術を応用した世界初の MZI 型熱光学スイッチの実現可能性が示された。



図 5. 形成した Ti ヒーター及び Al 電極の 光学顕微鏡観察像

<引用文献>

- K. Watanabe et al., NTT Technical Review, vol. 8, 2010, 1-5.
- ② O. Hanaizumi, K. Miura, Y. Hiratani, Y. Machida, and M. Uehara, Mach-Zehnder type thermo-optic switch with antenna-coupled Y-junction fabricated by selective photobleaching of polysilane films, Key Engineering Materials, vol. 459, 2011, 153-156.
- ③ N. Xie et al., IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 24, 2009, 1861-1863.
- ④ A.A. Bettiol et al., J. Cryst. Growth, vol. 288, 2006, 209-212.
- I. Rajta et al., Nucl. Instr. and Meth. B, vol. 260, 2007, 400-404.
- (6) <u>K. Miura</u>, Y. Machida, M. Uehara, H. Kiryu, Y. Ozawa, T. Sasaki, <u>O. Hanaizumi</u>, T. Satoh, Y. Ishii, M. Kohka, K. Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama, T. Kamiya, and H. Nishikawa, Fabrication of polymer optical waveguides for the 1.5-μm band using focused proton beam, Key Engineering Materials, vol. 497, 2012, 147-150.
- ⑦ 平谷 雄二, <u>花泉 修</u>, 萩谷 吉樹, 感光性 ポリシランを用いた低消費電力熱光学素 子, 信学技報, OPE2004-220, 2005.

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計18件)

- W. Kada, <u>K. Miura</u>, H. Kato, R. Saruya, A. Kubota, T. Satoh, M. Koka, Y. Ishii, T. Kamiya, H. Nishikawa, and <u>O. Hanaizumi</u>, Development of embedded Mach-Zehnder optical waveguide structures in polydimethylsiloxane thin films by proton beam writing, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, vol. 348, 2015, 218-222. 査読有
- ② <u>K. Miura</u>, H. Kiryu, Y. Ozawa, A. Kubota, Y. Hiratani, <u>O. Hanaizumi</u>, T. Satoh, Y. Ishii, M. Kohka, K. Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama, and T. Kamiya, Demonstration of thermo-optic switch consisting of Mach-Zehnder polymer waveguide drawn using focused proton beam, Key Engineering Materials, vol. 596, 2014, 134-138. 査読有
- ③ <u>K. Miura</u>, T. Satoh, Y. Ishii, H. Kiryu, Y. Ozawa, M. Kohka, K. Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama, T. Kamiya, and <u>O. Hanaizumi</u>, Fabrication of Mach-Zehnder polymer waveguides by a direct-drawing technique using a focused proton beam, Key Engineering Materials, vol. 534, 2013, 158-161. 査読有

〔学会発表〕(計41件)

- 川端 駿介, 猿谷 良太, 加藤 聖, 新木 潤, 三浦 健太, 加田 渉, 佐藤 隆博, 江 夏 昌志, 石井 保行, 神谷 富裕, 西川 宏之, 花泉 修, 集束陽子ビーム加工によ る PDMS 薄膜内包型光スイッチング素子 の開発, 第 62 回応用物理学会春季学術講 演会, 平塚, 2015 年 3 月 13 日.
- ② K. Kano, R. Saruya, S. Kawabata, J. Araki, K. Noguchi, W. Kada, <u>K. Miura</u>, H. Kato, T. Satoh, M. Koka, Y. Ishii, T. Kamiya, H. Nishikawa, and <u>O. Hanaizumi</u>, Fabrication of Mach-Zehnder optical waveguide structures in PDMS thin films using proton beam writing, 6th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, Kiryu, Japan, December 4, 2014.
- ③ W. Kada, <u>K. Miura</u>, R. Saruya, H. Kato, A. Kubota, T. Satoh, M. Koka, Y. Ishii, T. Kamiya, H. Nishikawa, and <u>O. Hanaizumi</u>, Development of Mach-Zehnder optical waveguide embedded in PDMS thin films by proton beam writing, 4th International Symposium on Element Innovation, Kiryu, Japan, October 24, 2014.
- ④ W. Kada, R. Saruya, H. Kato, A. Kubota, <u>K. Miura</u>, T. Satoh, M. Koka, Y. Ishii, T. Kamiya, H. Nishikawa, and <u>O. Hanaizumi</u>,

Development of embedded Mach-Zehnder optical waveguide structures in PDMS thin films by proton beam writing, 14th International Conference on Nuclear Microprobe Technology and Applications, Padova, Italy, July 10, 2014.

- ⑤ 猿谷 良太,加藤 聖,久保田 篤志,三浦 健太,加田 渉,佐藤 隆博,江夏 昌志, 石井 保行,神谷 富裕,西川 宏之,<u>花泉</u> 修,PBW 微細加工による PDMS を基材と したフレキシブル光導波路の開発,第61 回応用物理学会春季学術講演会,相模原, 2014 年 3 月 19 日.
- ⑥ 三浦 健太, 佐藤 隆博, 石井 保行, 江夏 昌志, 横山 彰人, 神谷 富裕, 平谷 雄二, 桐生 弘武, 小澤 優介, 加田 渉, 花泉 修, プロトンビーム描画による導波路型光ス イッチの試作, 電子情報通信学会光エレ クトロニクス研究会, 京都, 2014 年 1 月 24 日.
- ⑦ A. Kubota, R. Saruya, K. Noguchi, W. Kada, <u>K. Miura, O. Hanaizumi</u>, T. Satoh, Y. Ishii, M. Koka, T. Ohkubo, A. Yokoyama and T. Kamiya, Fabrication of Mach-Zehnder type optical waveguides in flexible acrylic sheets using proton beam writing, 5th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, Kiryu, Japan, December 19, 2013.
- (8) <u>K. Miura</u>, T. Satoh, Y. Ishii, M. Koka, K. Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama, T. Kamiya, H. Kiryu, Y. Ozawa, A. Kubota, and <u>O. Hanaizumi</u>, Prototype of thermo-optic switch consisting of Mach-Zehnder polymer waveguide drawn by focused proton beam, 2013 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and the International Quantum Electronics Conference, Munich, Germany, May 13, 2013.
- (9) Y. Ozawa, A. Kubota, <u>K. Miura, O. Hanaizumi</u>, K. Noguchi, T. Satoh, Y. Ishii, M. Kohka, K. Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama and T. Kamiya, Mach-Zehnder type thermo-optic switch fabricated by proton beam writing, 4th International Conference on Advanced Micro-Device Engineering, Kiryu, Japan, December 7, 2012.
- 10 <u>K. Miura</u>, H. Kiryu, Y. Ozawa, A. Kubota, and <u>O. Hanaizumi</u>, Demonstration of a Mach-Zehnder type thermo-optic switch produced by utilizing proton beam irradiation, Pre ASiS-IV Symposium, 2nd International Symposium on Element Innovation, 8th International Symposium on Silicon Science, and 5th Symposium of Carbon Material Creative Association, Kiryu, Japan, October 19, 2012.
- 1 K. Miura, T. Satoh, Y. Ishii, M. Kohka, K.

Takano, T. Ohkubo, A. Yamazaki, W. Kada, A. Yokoyama, T. Kamiya, H. Kiryu, Y. Ozawa, and <u>O. Hanaizumi</u>, Fabrication of polymer optical waveguides for the 1.5-µm band using proton beam writing, IUMRS-International Conference on Electronic Materials, Yokohama, Japan, September 26, 2012.

〔図書〕(計1件)

 花泉修,三浦健太,加田渉,野口克 也(分担執筆),炭素とケイ素の元素科 学(1.18量子ビーム技術を利用した光情 報通信用光導波路型デバイスの研究開 発),群馬大学エレメントイノベーショ ンプロジェクト,2015,225-238.

[その他]

ホームページ等 http://www.el.gunma-u.ac.jp/~hana/

6.研究組織
(1)研究代表者
花泉 修 (HANAIZUMI, Osamu)
群馬大学・大学院理工学府・教授
研究者番号:80183911

(2)研究分担者
三浦 健太 (MIURA, Kenta)
群馬大学・大学院理工学府・准教授
研究者番号: 40396651